



بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال Fe₃O₄ تحت میدان مغناطیسی متغیر

محمد حسين ديبايي بناب*''، محمد بهشاد شفيعي ً و محمد حسن نوبختي ا

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، ایران
 ۲- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩١/١٢/١٨، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٩٢/٠٢/١٤، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٩٢/٠٣/٢٨

چکیدہ

این مقاله یک تحقیق تجربی بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان فروسیال در داخل یک لوله مسی مدور در حضور یک میدان مغناطیسی متناوب را مطالعه می کند. جریان از طریق یک لوله تحت شار حرارتی یکنواخت و آرام عبور می کند. شدت بخشیدن به انتقال ذرات و آشفتگی در لایه مرزی با استفاده از اثر میدان مغناطیسی بر روی نانوذرات برای افزایش انتقال حرارت بیشتر، هدف اصلی در این کار بوده است. رژیمهای جابجایی پیچیده ناشی از فعل و انفعالات میان نانوذرات مغناطیسی تحت شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. فرآیند انتقال حرارت با غلظتها و حجمهای مختلف، تحت فرکانسهای مختلف میدان مغناطیسی اعمال شده و بصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. ضریب انتقال حرارت جابجایی آب مقطر و فروسیال اندازه گیری و تحت شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه شدند. اثرات میدان مغناطیسی، غلظت حجمی و عدد رینولدز بر روی ضریب انتقال حرارت جابجایی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته و شرایط بهینه بدست آمده است. افزایش فرکانس متناوب میدان مغناطیسی و کسر حجمی، منجر به افزایش بهتر انتقال حرارت شده است. اثر میدان مغناطیسی در اعداد رینولدز کم بالاتر بوده، و حداکثر افزایش ۲۷/۶٪ می اشد که در انتقال حرارت جابجایی مشاهده گردید.

واژههای کلیدی: انتقال حرارت جابجایی، فروسیال، میدان مغناطیسی متناوب.

۱– مقدمه

در دو دهه گذشته، مطالعات پژوهشی نشان دادهاند که مهندسی نانو و علم نانو، پتانسیل بسیار زیادی را به صورت پویا برای تکامل تکنولوژی در قرن جدید دارا هستند. پیشرفتهای اخیر در میکرو و سیستمهای نانوالکترومکانیکی (MEMS و NEMS)، میکروفلوئید، نانوفلوئید و فروسیال نشان دهنده اهمیت بالای این زمینه جدید علمی میباشند. خیلی از تحقیقات، مقالات، کتابها

و غیره به گسترش علم نانو و مهندسی نانو در میان پژوهشهای دیگر به طور مشهود پرداخته شده است. عوامل پیچیده و گوناگون بسیار زیادی مانع از روند انتقال حرارت وجود دارد. در نتیجه، پایین بودن ضریب انتقال حرارت در بسیاری از زمینههای انتقال حرارت مانند سیستمهای کوچک، منجر به یک نگرانی قابل توجه شده است. خوشبختانه، ظهور نانوسیال و فروسیال در زمینه انتقال حرارت میتواند یک راه حل عملی نسبتا قابل توجه برای مشکلات احتمالی پیشرو باشد [۱۰۲]. فروسیالها

^{*} **عهدهدار مکاتبات**: محمد حسین دیبایی بناب

نشانی: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۵۱۹۳، دورنگار: ۴۴۸۶۵۱۹۳-۲۱۰، پست الکترونیکی: diba_mr60@yahoo.com

۶۳

استفاده از روش سیم داغ وجود دارد. بسیاری از محققان نانوسیالهای مختلف را با انواع مختلفی از ذرات مانند نانوذرات مـس، نـانوذرات طـلا، نانولولـههـای کربنـی [۸]، نانولولههای کربنی چند دیواره، اکسید مس، دی اکسید سیلیکون و نقره [۹] با روشهای گوناگون سنتز نمودهانـد. علاوه بر این، برخی از تحقیقات در مورد هدایت حرارتی مايعات مغناطيسي و فروفلوئيـدها وجـود دارد. لـي (Li) و همکارانش [۱۰] اندازه گیری ویسکوزیته و خاصیت هدایت حرارتي مايعات مغناطيسي را تحت ميدانهاي مغناطيسي خارجی بررسی کردند و اثرات غلظت های حجمی و سورفکتانت بر روی خواص حرارتے را مـورد مطالعـه قـرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش قدرت میدان مغناطیسی، افزایش ویسکوزیته و هدایت حرارتی بوجود میآید مگر اینکه ذرات مغناطیسی اشباع شده باشند. گاویلی (Gavili) و همکاران [۱۱] اندازه گیری رسانایی گرمایی را در زمان حالت اشباع فروسیال تحت نيروهاى مختلف ميدان مغناطيسي مورد مطالعه قرار دادند و به حداکثر افزایش ۲۰۰ درصدی در هدایت حرارتی رسیدند. علاوه بر این، تحقیقات متعدد تجربی و عددی در افزایش انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان های آرام و آشفته با موضوعات مختلف مانند اثر نوع ذرات، غلظت ذرات و غیره وجود دارد که نتایج آنها منجر به افزایش قابل توجه در ضریب انتقال حرارت شده است. ژوان (Xuan) و لی (Li) [۱۲] مطالعات تحقیقاتی بر روی انتقال حرارت اجباري نانوسيال تحت شرايط جريان أشفته و اثرات غلظت حجمي وعدد رينولدز براى افزايش انتقال حرارت جابجایی انجام دادهاند. ژانگ (Jung) و همکارانش [۱۳] به بررسی انتقال حرارت اجباری نانوسیال Al₂O₃ در جریان آرام داخل یک میکروکانال استوانهای پرداختند که نتایج افزایش ۳۲٪ انتقال حرارت جابجایی را نشان داد. آنوپ (Anoop) و همکاران [۱۴] تحقیقاتی درباره اثر اندازه ذرات بر فرآیند انتقال حرارت اجباری در منطقه ورودی انجام دادند. آنها دریافتند که کاهش اندازه نانوذرات منجر به افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی می شود و این افزایش در منطقه ورودی تاثیر بیشتری در مقایسه با منطقه کاملا توسعه یافته داشته است. ون (Wen) و دینگ (Ding) [۱۵] با انجام آزمایش در مورد مایعاتی حاوی نانوذرات تک دامنه (مگنتیت، اکسید آهن، اکسید نیکل، آهن و غیره) با قطر متوسط ۱۰۰-۱ نانومتر مى باشند. فروسيالها معادلات فروهيدروديناميك تحت یک میدان مغناطیسی را برآورده میکنند. تعاملات بین میدان های مغناطیسی و مایعات (نیروهای مغناطیسی و معادلات هیدرودینامیکی) در نتیجه فروهیدرودینامیک است که افق جدیدی را در بسیاری از زمینهها مانند یزشکی و مکانیک با کاربردهای جدید باز کرده است. یکی از این کاربردها میتواند بهبود انتقال حرارت باشد. فروسیالها مخلوطی کلوئیدی از ذرات مغناطیسی سنتز شده در مایع مخصوص (معمولا آب یا روغـن)، کـه ۸۵٪ مایع مخصوص، ۱۰٪ سورفکتانت و ۵ درصد ذرات مغناطیسی را تشکیل میدهند. به دلیل اثر حرکت براونی، ذرات به طور معلق در مایع مخصوص باقی خواهد ماند و تەنشین نخواهند شد. در غیاب یک میدان مغناطیسی، فروسیال ها یک سری تعاملات به عنوان حرکت براونی با نانوسیال ها دارند. ذرات با سور فکتانت از جمله اس___داولئيک، هيدروكس__يد تترامتي_ل آموني_وم و اسیدسیتریک پوشش داده شده و باعث جلوگیری از تجمع ذرات می شوند [۳]. به طور کلی، مایعات رسانایی گرمایی پایینی در مقایسه با سوسپانسیون فلز دارا هستند. این واقعیت عمدتا به دلیل این است که خاصیت هدایت حرارتی جامدات بیشتر از مایعات است. چوی (Choi) و ایستمن (Eastman) [۴] با تعلیق نانوذرات فلزی در آب به افزایش هدایت حرارتی مایعات معمولی دست یافتند. وانـگ (Wang) و همكارانش [۵] با استفاده از Al₂O₃ و ذرات CuO پراکنده در آب، افرایش رسانایی گرمایی نانوسیال را مشاهده کردند.

مین شنگ لیو (Min-Sheng Liu) و همکارانش [۶] مطالعات تحقیقاتی بر روی CNT (نانولوله کربنی) با سیالات پایه مختلف انجام دادند که نتایج، حاکی از افزایش قابل توجه در رسانایی گرمایی بود. همچنین، آنها افزایش ۲۲/۴٪ در رسانایی گرمایی اتیلن گلیکول حاوی نانوذرات CuO را مشاهده کردند و نشان دادند که در کسر حجمی کم، رسانایی گرمایی نانوسیالها تقریبا رابطه خطی با کسر حجمی دارند [۷]. تعداد زیادی تحقیقات در مورد افزایش هدایت حرارتی نانوسیال و فروسیال با و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است [۲۷]. نتیجه این تحقیق افزایش انتقال حرارت قابل ملاحظهای را نشان داد، اما تعداد این مطالعات محدود است. مطالعات تجربی در مورد انتقال حرارت اجباری فروسیال، تحت یک میدان مغناطیسی متناوب انجام شده، ولی اثرات فرکانس میدان مغناطیسی و غلظت مایع در جریان آرام انتقال حرارت اجباری فروسیال، هنوز نامشخص است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد. روند انتقال حرارت فروسیال تحت یک میدان مغناطیسی متناوب، بسیار پیچیده است و یک تحقیق مغناطیسی میتاوب، بسیار پیچیده است و یک تحقیق مدف اصلی از این تحقیق مطالعه انتقال حرارت اجباری فروسیال تحت میدان مغناطیسی متناوب و شناسایی فروسیال تحت میدان مغناطیسی متناوب و شناسایی

۲- فعالیتهای تجربی

۲–۱– ساختمان دستگاه

ابتدا یک آزمایش اولیه به منظور بررسی رفتار انتقال حرارت جریان آرام در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت و متناوب انجام شد. شکل شماتیک دستگاه آزمایش در شکل ۱ نشان داده شده است. در این آزمایش سیال اصلی حدود ۵۰ میلیلیتر میباشد، اما سیال مورد استفاده بخش خنک کننده حدود ۳۰۰ میلیلیتر است. در نتیجه، بیشتر سیال (بخش اعظم سیال) از طریق بخش خنک کننده توزیع شده است. یک پمپ متغیر با هد ۳ متر به مخزن حاوی فروسیال متصل شده، که برای به گردش درآوردن سیال در سیکل مورد استفاده قرار گرفته است.



شکل ۱: شکل شماتیک دستگاه آزمایش.

انتقال حرارت اجباری نانوسیال آب Al₂O₃ به بهبود قابل توجه در انتقال حرارت دست یافتند. همچنین، برخی از محققان دیگر تحقیقات مشابه با نانوسیالهای گوناگون تحت شرایط جریان آرام انجام دادهاند و همه به اتفاق، افزایش انتقال حرارت را مشاهده کردند [۲۱–۱۶].

سوندار (Sundar) و همکارانش [۲۲] آزمایشی در مورد انتقال حرارت اجباری نانوسیال مغناطیسی تحت شرایط جریان آشفته با غلظتهای مختلف حجمی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ذرات مغناطیسی باعث افزایش ۳۱٪ انتقال حرارت میشوند. مطالعات تحقیقاتی زیادی درباره فروسیالها وجود دارد، اما انتقال حرارت فروسیالها به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی عددی در مورد انتقال حرارت فروسیال و عدد ناسلت (Nu) در یک حفره دو بعدی توسط عاشوری و همکارانش انجام شده و آنها یک رابطه عمومی برای عدد ناسلت به طور کلی معرفی کردند [۲۳].

جریان بین دو سطح موازی در معرض یک منبع میدان دو قطبی مغناطیسی در زیر آن افزایش انتقال حرارت را نشان داد [۲۴]. همچنین، انتقال حرارت فروسیالها در یک میدان مغناطیسی متناوب به خوبی توسط بلاییو (Belayeav) و اسموردین (Smorodin) با توجه به فرکانس و قدرت میدان مغناطیسی خارجی و همچنین، ضخامت لایه و درجه حرارت توصیف شده است [۲۵]. لی (Li) و ژوان (Xuan) [۲۶] مطالعات تحقیقاتی در مورد تاثیر میدانهای مغناطیسی یکنواخت و غیریکنواخت در انتقال حرارت جابجایی فروسیال در اعداد رینولدز پایین انجام دادند.

آنها نتیجه گرفتند که این میدان مغناطیسی میتواند فرآیند انتقال حرارت را شدیدا تحت تاثیر قراردهد. ویژگیهای فروسیال مانند ویسکوزیته و هدایت را میتوان در معرض یک میدان مغناطیسی خارجی قرار داد و ویژگیهای رئولوژیکی آنها را با دقت کنترل کرد. همچنین، همانطور که ذکر شد، فروسیالها قابلیت بهبود انتقال حرارت را دارا هستند. بنابراین، این قابلیت یک موضوع جالب برای بسیاری از افراد بوده است، اما هنوز انتقال حرارت اجباری فروسیال به خوبی مشخص نیست. انتقال حرارت تحت یک میدان مغناطیسی ثابت توسط لاجوردی

میزان جریان با کنترل کننده ولتاژ که به پمپ متصل شده، قابل تنظیم است. از آنجا که فشار سیستم کم است، ارتباط بین قطعات با اتصال دهندههای پنوماتیک محکم شده است. بخش عمده این آزمایش، در یک لوله مسی مستقیم صاف با قطر داخلی ۹ میلیمتر، قطی خارجی ۱۰

شده است. بخش عمده این آزمایش، در یک لوله مسی مستقیم صاف با قطر داخلی ۹ میلیمتر، قطر خارجی ۱۰ میلیمتر و طول ۴۹ سانتیمتر است. برای کاهش جریان گرما در جهت محوری دو بوش پلیاورتان در ورودی و خروجی لوله مسی تراشکاری شده است. این بوشها به شیلنگ بخش آزمایش متصل شده و مانع از ذوب احتمالی بخشهای دیگر ناشی از دمای شدید هیتر میشود. ۹ عدد برموکوپل نوع K از سیم فلزی Ni-Cr به نام تجاری کرومل ساخته میشود. این ترموکوپل ارزان قیمت است و یکی از ساخته میشود. این ترموکوپل ارزان قیمت است و یکی از پرکاربردترین ترموکوپلها میباشد. رنج عملکرد دمایی آن بین ۲۰۰ – و ۱۳۵۰+ درجه سانتیگراد است و معمولا در دماهای بالا مورد استفاده قرار میگیرد. ترموکوپل نوع K

برای اندازه گیری دمای دیوار و بقیه قسمتها وجود دارد. دو ترموکوپل از طریق یک سوراخ به شکلی که مانع از ورود آب بـ قطعات پلـیاورتان شـوند، دمای ورودی و خروجی را اندازه گیری می کنند و بقیه ترمو کوپل ها بر روی ديواره لوله مسى با درجه حرارت خاص با يلى اورتان عايق کاری و نصب شده اند. فاصله بین هر ترموکوپل ۷ سانتیمتر است. یک دستگاه دیتاگیری ۱۲ کاناله برای گرفتن مقادیر درجه حرارت استفاده شده است. مکانیزم توليد شار گرمايي يكنواخت از يك المنت مفتولي تخت و یک منبع تغذیه DC با ماکزیمم خروجی ۳۰۰ وات و همچنین، نوار نسوز و فوم الاستومری برای عایق بندی لوله تشکیل شده است. یک المنت مفتولی تخت برای پوشش تمام سطح لوله مورد استفاده قرار گرفته است، ایس سیم حاوی هیچ مواد آهنی نیست که میدان مغناطیسی داخل لوله را منحرف کند. بعد از قسمت آزمایش، یک حمام آب خنک کنندہ ۱۸۰۰ وات با گردش داخلے وجود دارد کے مستقیما به یک مبدل حرارتی صفحهای متصل میشود که سبب کاهش دمای خروجی جریان و بدست آوردن شرایط حالت پایدار جریان برای بخش آزمایش می شود. هفت آهنربای U شکل غیردائم با پوشش هسته

هیدروکسید آهن وجود دارد. این هسته U شکل از مواد مغناطیسی مناسب، برای تولید یک میدان مغناطیسی نوسانی، ساخته شده است. برای بدست آوردن یک میدان مغناطیسی حداکثر ۲/۰۲ تسلا در لوله مسی، ۲۰۰۰ دور از سیم مسی شماره ۲۰، در اطراف هسته U شکل پیچیده شده است.

شدت میدان مغناطیسی با تسلامتر (HT201 گاوسمتر) با دقت اندازه گیری شده است.

لوله مسی بین دهانههای هسته U شکل واقع شده و هسته U دقیقا بین دو ترموکوپل قرار دارد. یک مدار دیجیتال برای کنترل جریان هسته مغناطیس طراحی شده است. با برنامهنویسی میکروکنترلر این مدار توانایی تغییر فرکانس و قدرت میدان مغناطیسی را دارد. این مدار مهمترین بخش است که در آن پالس با مدت زمان بررسی اثرات فرکانس در افزایش انتقال حرارت، تولید و به بخش آزمایش اعمال میشود. برای از بین بردن اغتشاشاتی که از طرف میدان مغناطیسی متناوب بر روی ترموکوپل ایجاد میشود، از سپر مغناطیسی استفاده شده است. در نتیجه، مشکلات تداخل امواج مغناطیسی برای خواندن دما از ترموکوپلها حل شده است. شکل ۲ شماتیک دستگاه آزمایش را نشان میدهد.

۲-۲- سنتز فروسیال و خواص آن

ذرات مغناطیسی مورد استفاده در این پژوهش توسط روش هم رسوبی [۲۹] سنتز شدهاند. روش تولید نانوذرات Fe₃O4 در حالی صورت می گیرد که به طور همزمان فرآیند گاززدایی با استفاده از گاز 2N انجام می شود. استفاده از این روش راه حلی برای جلوگیری از واکنش با اکسیژن است. برای تهیه M ۸/۱ هیدروکسیدسدیم، مده است. روش سنتز به عنوان یک راه حل اساسی برای شده است. روش سنتز به عنوان یک راه حل اساسی برای ایجاد یونهای منفی به منظور پراکنده کردن ذرات موجود در مایع مورد استفاده قرار گرفت. یک محلول از ۲/۵ گرم از FeCl₃.6H₂O که جلوگیری از روند هیدروکلراید (هیدروکلراید برای جلوگیری از روند تهند مورد استفاده قرار گرفت. یک محلول از ۲/۵



شکل ۲: عکس دستگاه آزمایش و تجهیزات مربوطه.

محلول به تدریج به هیدروکسید سدیم اضافه شده تا کاملا حل شود این فرآیند حدود ۳۰ دقیقه ادامه داشت تا زمانیکه یک محلول فشرده سیاه رنگ بدست آمد. در نهایت محلول سیاه را در معرض یک آهنربای قوی قرار دادیم تا میل به تهنشینی نانوذرات مغناطیسی کم شود و این ذرات به طور ناخواسته از HCl و NaOH جدا شوند. سپس ۸ میلیلیتر از هیدروکسید تترامتیل آمونیوم ۲۵٪ به عنوان یک سورفکتانت در حالی که همگن کننده با دور بدست آمده مخلوط پایدار از ذرات مغناطیسی با قطر متوسط mm ۲۵ می باشد (شکل ۳).



غلظت حجمی و گرمای ویـژه از معـادلات ۱ و ۲ بدسـت آمده است.

$$\varphi = \frac{\left(\frac{m_p}{\rho_p}\right)}{\left(\frac{m_p}{\rho_p}\right) + \left(\frac{m_w}{\rho_w}\right)} \tag{1}$$

$$C_{p,ff} = \frac{\varphi(\rho_p C_{p,p}) + (1 - \varphi)(\rho_w C_{p,w})}{\varphi \rho_p + (1 - \varphi)\rho_w}$$
(7)

که در آن m جرم اندازه گیری شده در یک حجم خاص، دانسیته، CP گرمای ویژه در درجه حرارت متوسط بالک است. ویسکوزیته را می توان از حل معادله انیشتین، (معادله ۳) تخمین زد، زیرا غلظت حجمی کمتر از ۲٪ است و فعل و انفعالات ذرات ناچیز است. برای اطمینان بیشتر، با استفاده از معادله هایگن پوزوله و ویسکومتر گرانروی را برای ۳ غلظت حجمی مختلف فروسیال در دمای اتاق (C° ۲۷) بدست آوردیم. شکل ۴ مقایسه بین معادله انیشتین و مقادیر تجربی را نشان

ويسكوزيته فروسيال نشان ميدهد.

$$\mu_{ff} = \mu_w \left(1 + 2.5\varphi \right) \tag{(7)}$$

که در آن μ_{ff} ویسکوزیته فروسیال، μ_{w} ویسکوزیته آب در درجه حرارت متوسط بالک، φ کسر حجمی بدست آمده توسط رابطه ۲ است. اما تغییر ویسکوزیته فروسیال، تحت یک میدان مغناطیسی [۱۰] و تخمین ویسکوزیته تحت یک میدان مغناطیسی متناوب امکانپذیر نیست. علاوه بر این، تغییر هدایت حرارتی فروسیال در حضور یک میدان مغناطیسی [۱۰،۱۱] و تعیین یک مقدار خاص برای هدایت حرارتی تحت یک میدان مغناطیسی متناوب، اعتبار کمی دارد.

R



۲-۳- پردازش دادهها برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت جابجایی (h) و عدد ناسلت (عدد ناسلت فقط برای آب مقطر و ارزیابی سیستم) مورد نیاز، با دادههای تجربی به شرح زیر محاسبه شده است.

$$h(x) = \frac{q}{T_s(x) - T_{ff}(x)} \tag{f}$$

$$Nu(x) = \frac{h(x)D}{k}$$
 (Δ)

که در آن T_s دمای دیوار و T_{ff} درجه حرارت فروسیال، D قطر داخلی لوله، k رسانایی گرمایی مایع، x فاصله محوری از ورود به بخش آزمون است، و "q شار حرارتی ثابت است که از روابط زیر بدست میآید:

$$q'' = \frac{q}{\pi DL} = \frac{VI}{\pi DL} \tag{(9)}$$

از معادله بقای انرژی T_{ff,i} بدست میآید:

JR

$$T_{ff} = \frac{q}{L} \times \frac{x}{\dot{m}C_{p,ff}} + T_{ff,i} \tag{Y}$$

که در آن *m* دبی جرمی و q جریان گرما و T_{ff,i} دمای ورودی بالک است که از دادههای تجربی بدست آمده است. به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی متناوب در افزایش انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط و درصد افزایش انتقال حرارت متوسط در مقایسه با یکدیگر در نظر گرفته شده است که این مقادیر از فرمولهای زیر بدست آمده است:

$$\overline{h} = \frac{\sum h_i}{i} = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6 + h_7}{7}$$
(A)

$$\eta = \frac{\overline{h}_{ff} + \overline{h}_w}{\overline{h}_w} \times 100 \tag{9}$$

که در آن h_i ضریب انتقال حرارت جابجایی محلی نسبت به اعـداد ترموکوپل نشـان داده شـده در شـکل ۱ اسـت. همچنین، عدد رینولدز به صورت زیر تعریف می شود:

$$\operatorname{Re} = \frac{4\dot{m}}{\pi D \,\mu_{ff}} \tag{(1.)}$$

فرکانس میدان مغناطیسی متناوب به صورت زیـر تعریـف میشود:

$$f = \frac{1}{\tau} \tag{11}$$

که در آن t زمان قطع و وصل (هر دو با هم برابر هستند) میدان مغناطیسی متناوب است.

۲-۴- ارزیابی دستگاه

قبل از بررسی کامل، قابلیت اطمینان و دقت سیستم تایید و با معادله شاه برای جریان آرام، تحت شرایط مرزی شار ثابت با آب مقطر (سیال عامل) مقایسه شد. نتایج در شکل ۵ مطابقت خوبی را با پیشبینی معادله شاه در دو عدد رینولدز نشان میدهد، که این قابل اعتماد بودن اطلاعات بدست آمده از دستگاه را نشان میدهد.

(17)

$$Nu = \begin{cases} 4.36 + 0.0722 \text{ Re Pr} \frac{D}{x} & \text{, Re Pr} \frac{D}{x} < 33.2 \\ 1.953 (\text{Re Pr} \frac{D}{x})^{\frac{1}{3}} & \text{, Re Pr} \frac{D}{x} \ge 33.2 \end{cases}$$



۳- نتايج و بحث

بعد از ارزیابی سیستم آزمایشی با آب مقطر، آزمایشهای زیر، با شرایط مختلف انجام شد. تحلیل نتایج بدست آمده در این بخش ارائه شده است.

h افزایش h بدون حضور میدان مغناطیسی

ابتدا، آزمایش با ۵ عدد رینولدز مختلف (۵۳۵۰>Re<۸۰) و ۳ غلظت حجمی مختلف (۲٪ $<math>\phi$ >۰) انجـام داده شد. شکل ۶ نمودار ضریب انتقال حرارت جابجـایی متوسط را در برابر عدد رینولدز نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که استفاده از فروسیال انتقال حرارت جابجایی را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. علاوه بر ایـن، مـی تـوان از نتـایج اینگونه استنباط کرد که افزایش غلظت حجمی منجـر بـه مهبود در انتقال حرارت جابجایی میشود. شکل ۷ نمـودار فریب انتقال حرارت جابجایی میشود. شکل ۷ نمـودار ورودی، در ۵۶۰ = Re را نشان میدهد. این نمـودار نشـان میدهد که در فاصلههای کوتاه محوری از ورودی، افـزایش انتقال حرارت نسبتا بهتر از فواصل بزرگتر است کـه دارای آشفتگی لایه مرزی حرارتی هسـتند. در مقایسـه بـا سـایر مطالعات تحقیقاتی [۱۵،۱۷]، افزایش انتقال حرارت کمتـر

است که دلیل آن ممکن است مربوط به شکل ذرات و پایین بودن هدایت حرارتی نانوذرات استفاده شده باشد. برخی از مکانیسمها، مانند انتقال ذره، گرادیان ویسکوزیته و حرکت براونی، به عنوان یک دلیل برای افزایش انتقال حرارت در نانوفلوئیدها در نظر گرفته میشود [۱۸–۱۵]. آشفتگی در لایه مرزی حرارتی و افزایش ضریب هدایت حرارتی از دلایل اصلی برای بهبود انتقال حرارت از نانوفلوئیدها هستند. در نتیجه، عوامل ذکر شده دلایل افزایش انتقال حرارت در فروسیالها، در غیاب یک میدان مغناطیسی هستند.



و آب مقطر با عدد رینولدز و غلظت حجمی.



۲-۳- افزایش h با میدان مغناطیسی متناوب
استفاده از یک میدان مغناطیسی ثابت در فواصل بزرگ
محوری از ورودی بخش آزمون، افزایش قابل توجهی را

نشان نداد و در برخی از مناطق، تحت تاثیر میدان مغناطیسی ثابت انتقال حرارت همرفتی منفی را نشان داد (شکل ۸). احتمالا دلیل این کاهش، القا افت فشار ثابت است که مانع عبور جریان از طریق لوله می شود.



در این آزمایش یک میدان مغناطیسی متناوب استفاده شده است. مدت زمان قطع و وصل این میدان مغناطیسی برابر و پریود قطع و وصل فرکانس مغناطیسی معکوس بوده است. شکل ۹ نمودار درصد افزایش انتقال حرارت متوسط (η) را در حضور یک میدان مغناطیسی متناوب با دو فركانس مختلف و ماكزيمم ميدان مغناطيسي ٠/٠٢ تسلا برای ۳ کسر حجمی در برابر عدد رینولدز را نشان میدهد. از نتایج بدست آمده میتوان اینگونه استنباط کرد که یک میدان مغناطیسی متناوب در Re = ۸۰ بسیار مؤثر است. با افـزایش عـدد رینولـدز (Re = ۲۶۰) کـاهش ناگهانی در انتقال حرارت جابجایی بوجود میآید. از سوی دیگر، در اعداد رینولدز بالا (Re<۵۰۰) اثر میدان مغناطیسی متناوب افزایش می یابد. همچنین، میدان مغناطیسی متناوب در کسر حجم بالا تاثیر قابل ملاحظهای در مقایسه با کسر حجمی کم دارد و افزایش میدان مغناطیسی متناوب در کسرهای حجمی کمتر از ۰/۶٪ قابل توجه نیست. علاوه بر این، در فرکانسهای بالا، انتقال حرارت جابجایی افزایش بهتری یافته است. تفاوت بین اثرات فرکانسهای بالا و پایین در غلظتهای حجمی کم کاهش می یابد. شکل ۱۰ نشان می دهد که میدان مغناطیسی متناوب در اعداد رینولدز پایین، در فاصله کوتاه

JR)

محوری بعد از ورودی به اندازه کافی موثر است. اثر میدان مغناطیسی متناوب در فواصل دورتر از ورودی با افزایش ضخامت لایه مرزی حرارتی، کاملا مشهود است. اما در امتداد جهت محوری با افزایش عدد رینولدز، در ۲٪ = φ ، با میدان مغناطیسی متناوب منجر به افزایش تقریبی ثابتی میشود (شکل ۱۱). شکل ۱۲ و ۱۳ اثر میدان مغناطیسی متناوب، غلظت حجمی و عدد رینولدز را بر روی ضریب متناوب، غلظت حجمی و عدد رینولدز را بر روی ضریب میدهد. همانطور که در شکل ۱۲ و ۱۳ نشان داده شده است، در غلظتهای حجمی کم، با تغییر مقادیر فرکانس میدان مغناطیسی متناوب، h تغییر قابل ملاحظهای نمی کند. همچنین، در ۲۶۰٪ = φ ، میدان مغناطیسی نمی کند. همچنین، در ۲۰/۶٪ = φ ، میدان مغناطیسی



شکل ۹: درصد تغییرات افزایش انتقال حرارت متوسط فروسیال با عدد رینولدز، غلظت حجم و فرکانس میدان مغناطیسی.



شکل ۱۰: تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی محلی با فرکانس میدان مغناطیسی در امتداد فاصله محوری (۲٪ = φ و κ - (Re = ۸۰).

69



میدان مغناطیسی در امتداد فاصله محوری (۲٪ = φ و A۶۰ = Re).







۳–۳– مکانیزم افزایش انتقال حرارت

ضریب انتقال حرارت جابجایی متناسب با k / δ_t است. که در آن k رسانائی گرمایی و δ_t ضخامت لایه مرزی حرارتی است. مایعات دارای هدایت حرارتی کمی بوده، اما سوسپانسیونهای فلزات دارای هدایت حرارتی بالاتری می باشند. همچنین، وقتی تحت یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند، هدایت حرارتی را نیز افزایش میدهند [۱۰،۱۱]. برخی از مکانیزمها، مانند انتقال ذره، گرادیان ویسکوزیته و حرکت براونی، دلایلی هستند که برای افزایش انتقال حرارت در نانوسیال ها وجود دارد. انتقال ذرات و آشفتگی در لایه مرزی حرارتی از مهمترین عوامل در بهبود انتقال حرارت جابجایی هستند [۱۸-۱۲]. مغناطیس کردن باعث مے شود تا ذرات مغناطیسے به سمت لایه مرزی حرارتی جذب شوند و روند انتقال ذرات افزایش یابد. با جذب ذرات مغناطیسی لایه مرزی حرارتی، مے توان سبب آشفتگی لایہ مرزی آرام شد. در این یژوهش، به عنوان یک نتیجه، دلیل احتمالی افزایش هدایت حرارتی در حضور یک میدان مغناطیسی متناوب، آشفتگی لایه مرزی حرارتی میباشد. میدان مغناطیسی در اعـداد رينولـدز يـايين، بسـيار مـؤثر اسـت، زيـرا ذرات مغناطیسی، شانس بیشتری برای انتقال و آشفتگی در لایه مرزی حرارتی، در سرعتهای یایین دارند. هنگامی که سرعت جريان افزايش مي يابد، روند جذب ذرات سخت تر خواهد شد، اما این ذرات شتاب بیشتری برای برهم زدن لایه مرزی حرارتی بدست میآورند. بدیهی است، حتی در اعداد رینولدز بالا، اگر قدرت میدان مغناطیسی را افزایش دهیم، افزایش انتقال حرارت شدت می یابد. علاوه بر این، افزایش در غلظت حجمی در حضور یک میدان مغناطیسی متناوب، سبب افزایش انتقال حرارت خواهد شد زیرا مکانیزم جذب ذرات به سمت دیواره تشدید می شود و به عنوان یک نتیجه می توان گفت انتقال ذرات و حذف لایه مرزى افزايش خواهد يافت.

تمامی این مکانیزمها با یکدیگر در رقابت هستند که این روی رفتار انتقال حرارت آنها تاثیر می گذارد. وقتی تمام این مکانیزمها همزمان رخ میدهند، فرآیند انتقال حرارت پیچیدهتر خواهد شد. این را باید در نظر گرفت که تنها با یک میدان مغناطیسی متناوب ضعیف و یک غلظت

R

- [4] S.U. Choi, "Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles developments and Applications of Non-Newtonian Flows", *FED-231/MD 66, ASME*, New York, 1995.
- [5] X. Wang, X. Xu, S.U. Choi, *Journal of Thermophysics And Heat Transfer*, **13**, 1999, 474.

[6] M.S. Liu, M. Ching-Cheng Lin, I.T. Huang, C.C. Wang, International Communications in Heat and Mass Transfer, **32**, 2005, 1202.

- [7] M.S. Liu, M.C. Lin, I.T. Huang, C.C. Wang, *Chemical Engineering & Technology*, **29**, 2006, 72.
- [8] S. Jana, A. Salehi-Khojin, W.H. Zhong, *Thermochimica Acta*, **462**, 2007, 45.
- [9] Y. Hwang, H.S. Park, J.K. Lee, W.H. Jung, *Current Applied Physics 6, Supplement*, 1, 2006, 67.
- [10] Q. Li, Y. Xuan, J. Wang, *Experimental Thermal and Fluid Science*, **30**, 2005, 109.
- [11] A. Gavili, F. Zabihi, T.D. Isfahani, J. Sabbaghzadeh, *Experimental Thermal and Fluid Science*, **41**, 2012, 94.
- [12] Y. Xuan, Q. Li, *Journal of Heat Transfer*, **125**, 2003, 151.
 [13] J.Y. Jung, H.S. Oh, H.Y. Kwak, *International Journal of*
- Heat and Mass Transfer, **52**, 2009, 466.
- [14] K.B. Anoop, T. Sundararajan, S.K. Das, *Journal of Heat and Mass Transfer*, **52**, 2009, 2189.
- [15] D. Wen, Y. Ding, International Journal of Heat and Mass Transfer, **47**, 2004, 5181.
- [16] S. Zeinali Heris, S.G. Etemad, M. Nasr Esfahany, International Communications in Heat and Mass Transfer, **33**, 2006, 529.
- [17] Y. Ding, H. Alias, D. Wen, R.A. Williams, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, **49**, 2006, 240.
- [18] D. Kim, Y. Kwon, Y. Cho, C. Li, S. Cheong, Y. Hwang, J.
- Lee, D. Hong, S. Moon, *Current Applied Physics*, 9, 2009, 119.
 [19] K.S. Hwang, S.P. Jang, S.U. Choi, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 52, 2009, 193.
- [20] U. Rea, T. McKrell, L.W. Hu, J. Buongiorno, International Journal of Heat and Mass Transfer, **52**, 2009, 2042.
- [21] S. Tahir, M. Mital, *Applied Thermal Engineering*, **39**, 2012, 8.
- [22] L. Syam Sundar, M.T. Naik, K.V. Sharma, M.K. Singh, T.C. Siva Reddy, *Experimental Thermal and Fluid Science*, **37**, 2012, 65.
- [23] M. Ashouri, B. Ebrahimi, M.B. Shafii, M.H. Saidi, M.S. Saidi, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, **322**, 2010, 3607.
- [24] R. Ganguly, S. Sen, I.K. Puri, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, **271**, 2004, 63.
- [25] A. Belyaev, B. Smorodin, *Journal of Applied Mechanics* and *Technical Physics*, **50**, 2009, 558.
- [26] Q. Li, Y. Xuan, *Experimental Thermal and Fluid Science*, **33**, 2009, 591.
- [27] M. Lajvardi, J. Moghimi-Rad, I. Hadi, A. Gavili, T. Dallali Isfahani, F. Zabihi, J. Sabbaghzadeh, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, **322**, 2010, 3508.
- [28] H. Bagheri, O. Zandi, A. Aghakhani, *Analytica Chimica Acta*, **692**, 2011, 80.
- [29] R.S. Figliola, D.E. Beasley, "Theory and design for mechanical measurements", John Wiley, 2006.

حجمی کم، افزایش انتقال حرارت را میتوان بدست آورد. بدیهی است، افزایش قدرت میدان مغناطیسی و غلظت حجمی منجر به افزایش انتقال حرارت قابل توجهی میشود.

۴- نتیجهگیری

در غیاب یک میدان مغناطیسی، استفاده از فروسیال منجر به افزایش انتقال حرارت جابجایی متوسط در امتداد لوله مسی تحت شار حرارتی ثابت میشود.
در فواصل کوتاه از منطقه ورودی و غلظتهای حجمی بالاتر انتقال حرارت محلی بهتر است.
استفاده از یک میدان مغناطیسی ثابت، بر اساس عدد رینولدز و فاصله محوری از ورودی، تاثیر منفی یا بهبود.
تحت یک میدان مغناطیسی متناوب، افزایش انتقال حرارت حابجایی را باعث میشود.
تحت یک میدان مغناطیسی متابر منفی یا بهبود رادنولدز و فاصله محوری از ورودی، تاثیر منفی یا بهبود.
تحت یک میدان مغناطیسی متناوب، افزایش انتقال حرارت حابجایی را باعث میشود.
تحت یک میدان مغناطیسی متناوب، افزایش انتقال روارت در عدد رینولدز ۸۰ همراه با فرکانسهای بالا ناشی از قطع و وصل میدان مغناطیسی به طور متوسط متناوب در فرکانسهای بالا، موثرتر است، اما تفاوت بین متناوب در فرکانسهای بالا و پایین در اعداد رینولدز بالا کاهش میابد.

- اثر میدان مغناطیسی متناوب در غلظتهای حجمی بالا (۲٪ و ۱٪ = φ) بیشتر است، و اثـر میـدان مغناطیسـی در غلظتهای حجمی کم (۰/۶٪ = φ)، قابل توجه نیست.

مراجع

- [1] Z. Zhang, "Nano/Microscale Heat Transfer", McGraw Hill, New York, 2007.
- [2] S.K. Das, S.U. Choi, W. Yu, "Nanofluids: Science and Technology", John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
- [3] R.E. Rosensweig, "Ferrohydrodynamics", Dover, New York, 1997.